JP 401278755 A NOV 1959

(54) LEAD FRAME AND RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE USING

THE SAME

(11) 1-278755 (A)

(43) 9.11.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 63-109450 (22) 2.5.1988

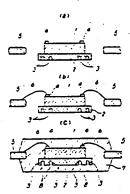
(71) MATSUSHITA ELECTRON CORP (72) KOJI NOSE

(51) Int. Cl. H01L23/50,H01L23/28

PURPOSE: To prevent a peeling from generating between a sealing resin and a substrate supporting part by a method wherein groove parts of a pattern of a meanderlingly crawled form are formed in the rear of the substrate

supporting part.

CONSTITUTION: A lead frame, on which a semiconductor chip of a large area is mounted, is set in a metal mold and when a sealing resin 7 is poured in this metal mold, the resin 7 flows in groove parts 3 formed in the rear of a substrate supporting part 2. At this time, as the configurations of the groove parts 3 are a pattern of a meanderlingly crawled form, no gas is caught in the groove parts 3 at the time of encapsulation of the sealing resin. The resin 7 flowed in these groove parts 3 is engaged with the groove parts 3 of the supporting part 2 to prevent the groove parts 3 and the supporting part 2 from slipping from each other and a centralization of a shearing stress, which is generated at the time of heat shrinkage, is dispersed. Thereby, the crack of the place of the sealing resin for sealing a semiconductor device and the peeling of the sealing resin from the substrate supporting part are prevented.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

(11) 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

平1-278755

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月9日

H 01 L 23/50 23/28

23/50

G - 7735 - 5F-6412-5F

Ú-7735-5F審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

49発明の名称

リードフレームおよびこれを用いた樹脂封止型半導体装置

頭 昭63-109450 20特

顧 昭63(1988)5月2日

@発

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電子工業株式会社 ⑦出 頭

袭弘 弁理士 森本 砂代 理

リードフレームおよびこれを用いた樹脂封止型

- 特許請求の範囲
  - 基板支持部の裏面に蛇行状パターンの降部 が形成されたリードフレーム。
  - 請求項1記載のリードフレームを用いてな る樹脂封止型半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明.

## 産業上の利用分野

本発明は、大面積半導体チップを搭載する樹脂 封止型の半導体装置に関するものである。

#### 従来の技術

従来の半導体チップ搭載の樹脂封止型半導体装 置は、金もしくは銀で 1µm 程度にメッキされた鉄 - ニッケル合金や銅などからなるリードフレーム の基板支持部に半導体チップを金-シリコン共晶 や餓ペーストで固着し、その後に基板支持部の周 囲を取り巻くように配置されたインナーリードと 半導体チップ上面の周辺部に配置されたポンディ ングパッドとを金属ワイヤー(金や銅)でワイヤ ーポンディングしてインナーリードと半導体チッ プを接続していた。なお、インナーリード先端部 も基板支持部と同様に金もしくは銀で 1μm 程度メ ッキしている。とのようにして租付けたものを170 ~180℃ 程度の温度に加熱された成形金型にセッ トして、エポキシノポラック系の封止樹脂を前記 金型に注入し、封止樹脂が硬化した後にてれを金 型から取り出し、リードフレームのアウターリー ドをフォーミングおよびメッキすることで、半導 体チップを搭載した樹脂封止型半導体装置を製造 している。

## 発明が解決しようとする課題

大面積半導体チップ搭載の樹脂封止型半導体装 置では、ワイヤーポンドが終った半導体チップを 170~180℃の温度の金型にセットし、そこへ封止 用のエポキシノポラック系の樹脂を注入し、硬化 後、これを金型から取り出すが、その際、半導体 装設は室温(≃ 23°C)に降温される。しかし、大

本発明は上記問題を解決するもので、封止樹脂と基板支持部の間に制雕を生じることのない半導体装置を提供することを目的とするものである。課題を解決するための手段

上記問題を解決するために本発明のリードフレームは、基板支持部の裏面に蛇行状パターンの溝部が形成されたものである。また本発明の樹脂封止型半導体装置は上記リードフレームを用いて樹

止型ヂュアルインラインパッケージの半導体装置 の製造工程の概略断面図、第2図(a)~(c)はそれぞ れ同半導体装置のリードフレームの基板支持部裏 面の蛇行状パターン例を示す下面図である。第1 図(c)において、1は大面質の半導体チップ、2は この半導体チップ1を搭載するリードフレームの 基板支持部で、この基板支持部2の裏面には、た とえば第2凶(a)に示すように、蛇行状パターンの 溝部3が、その幅が0.1~1.5mm、深さは基板支持 部2の板厚、10~90%の範囲となるように形成され ている。半導体チップ1の上面周辺部にはポンデ ィングパッド4が設けられ、このポンディングパ ッド4は基板支持部2の周囲を取り巻くように配 置されたリードフレームのインナーリード5に金 碌または銅線からなるワイヤ6で接続されている。 7 は半導体チップ1. 基板支持部 2 およびワイヤ 6 などを埋め込んだたとえばエポキシ系位脂から なる封止倒脂で、樹脂封入時に基板支持部2の構 部3に入り込んで形成された突部8が基板支持部 2の海部3と係合している。

脳封止を行うものである。 作用

#### 実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明する。

第1図(a)~(c)は本発明の一実施例を示す樹脂封

次に、この半導体装置の製造方法について説明する。

先す、鉄-ニッケル (42wl%) 合金板や銅-錫台 金板の加工により基板支持部2、インナーリード 5 などを有するリードフレームを形成し、このリ ードフレームの基板支持部2の上に大面積半導体 チップ1を第1図(a)に示すように、ダイポンドす る。ポンド法は金ーシリコン共晶法、鈕ペースト 法のどちらでもよく、前者の場合は400~480℃の 選元雰囲気中で行い、後者の場合は室温で接着し て、さらに 150~300℃の空気または窒素雰囲気中 で銀ペーストの硬化を行う。ダイポンド後、第1 図(b)に示すように、ワイヤ6で大面積半導体チッ プ1のポンディングパッド 4 とインナーリード 5 の間を電気的に接続する。次いで、第1図(c)で示 すように、通常の封止樹脂 7 で成形する。封止樹 脂1として上述のエポキシ系樹脂を用いる場合の 成形時温度は 170~180℃程度である。成形の袋、 基板支持部2の裏面に設けた滞部3には封止樹脂 7が侵入して突部8が形成される。この場合に沿

部3の形状は、点でなく線で構成され、しかも蛇 行状のパターンであるため、気体を海部3の中に 巻き込まず、気体が残ることはない。これにより 封止樹脂7の突部8は基板支持部2の海部3に確 実に係合する。

このように、封止樹脂7の突部8が基板支持部2の溝部3に係合して互いのスリップを防ぎ、熱収縮時に発生する剪断応力の集中化を分散させる。これにより半導体装置の封止樹脂箇所の亀裂や、封止樹脂7と基板支持部2との創離は防止される。

なお、基板支持部2の講部3の蛇行状パターンは第2図(a)に示すような形状に限るものではなく、第2図(b)または(c)に示すような形状のものでもよく、これらの溝部3′.3°によっても同様の効果が得られる。

### 発明の効果

以上、本発明によれば、基板支持部と封止機脂 境界面での剝離防止効果により

○パッケージの耐湿性、耐熱衝撃性が向上する○薄型・小型パッケージの信頼性が向上する

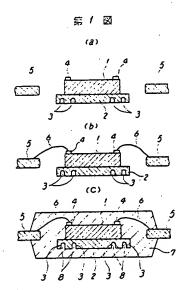
などの効果が得られる。

## 4. 図面の簡単な説明

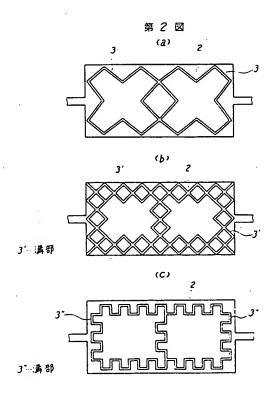
第1図(a)~(c)は本発明の一実施例を示す半導体 装置の製造工程の概略断面図、第2図(a)~(c)はそれぞれ同半導体装置の基板支持部裏面に設けた群 部の蛇行状パターン例の形状を示す下面図である。

1 …半導体チップ、2 …基板支持部、3,3,3,3,\* … 濃部、7 … 對止樹脂、8 … 突部。

代理人 森本義弘



1...丰導体チップ 2...基板支持部 3....溝部 7...對止樹脂 8...安部



THIS PAGE BLANK (USPTO)